(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005 年2 月10 日 (10.02.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/012384 A1

(51) 国際特許分類7:

C08G 59/14

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/009439

(22) 国際出願日:

2004年7月2日(02.07.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-284424 2003年7月31日(31.07.2003) . 特願2004-071349 2004年3月12日(12.03.2004) . .

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日立化成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1630449 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 Tokyo (JP).

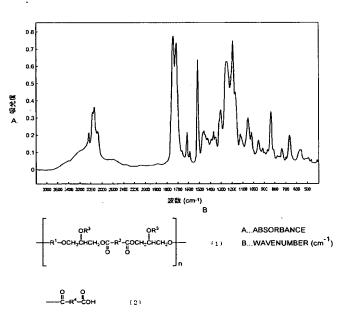
(72) 発明者; および

- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 板垣 秀一 (ITA-GAKI, Shuuichi) [JP/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目13番1号日立化成工業株式会社 山崎事業所内 Ibaraki (JP). 土屋 勝則 (TSUCHIYA, Katsunori) [JP/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目13番1号日立化成工業株式会社山崎事業所内 Ibaraki (JP). 吉田 哲也 (YOSHIDA, Tetsuya) [JP/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目13番1号日立化成工業株式会社山崎事業所内 Ibaraki (JP). 塚田 勝重 (TSUKADA, Katsusige) [JP/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目13番1号日化テクノサービス株式会社内 Ibaraki (JP).
- (74) 代理人: 長谷川 芳樹、 外(HASEGAWA, Yoshiki et al.); 〒1040061 東京都中央区銀座一丁目 1 0 番 6 号銀座 ファーストビル 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

/続葉有/

(54) Title: MODIFIED EPOXY RESIN, PROCESS FOR PRODUCTION THEREOF, PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITIONS AND PHOTOSENSITIVE ELEMENTS

(54) 発明の名称:変性エポキシ樹脂、その製造方法、感光性樹脂組成物及び感光性エレメント



(57) Abstract: A modified epoxy resin having repeating units represented by the general formula (1): wherein R^1 is a divalent organic group which is a residue derived from a diglycidyl ether-type epoxy compound; R^2 is a divalent organic group which is a dibasic acid residue; R^3 is hydrogen or a group represented by the general formula (2): (wherein R^4 is an acid anhydride residue); and n is an integer of 1 or above.

(57) 要約: 下記一般式 (1); 【化1】 〔式中、 R^1 はジグリシジルエーテル型エポキシ化合物残基である二価の有機基を示し、 R^2 は二塩基酸残基である二価の有機基を示し、 R^3 は水素原子或いは下記一般式(2); 【化2】 (式中、 R^4 は酸無水物残基を示す。) で表される基を示し、 R^4 は酸無水物残基を示す。〕で表される繰り返し単位を有する変性エポキシ樹脂。



- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,

KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), $\exists -\Box \gamma \mathcal{N}$ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。